PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-118037

(43)Date of publication of application: 02.05.1990

(51)Int.CI. C22C 9/00 C22F 1/08 H01L 23/48

(21)Application number: 63-270836

(71)Applicant: NIPPON MINING CO LTD

(22)Date of filing:

28.10.1988

(72)Inventor: HIRANO YASUO

TOE TAMIO

(54) HIGH TENSILE AND HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY HAVING EXCELLENT ADHESION OF OXIDIZED FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the title copper alloy by specifying the surface roughness of a copper alloy having specific compsn. constituted of Mg, P and Cu.

CONSTITUTION: The high tensile and high conductivity copper alloy contains, by weight, 0.1 to 2.0% Mg and 0.001 to 0.04% P, furthermore contains as auxiliary components, at need, 0.001 to 3.0% of one or more kinds among Be, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Zr, Mo, Ag, Cd, Pb, In, Sn and B and the balance Cu with inevitable impurities. The alloy has 0.20 μ m surface roughness in the center line average roughness (Ra) and 1.5 μ m one in the maximum height (R max) and has excellent adhesion of an oxidized film and furthermore has various characteristics preferably suitable as a lead material for a semiconductor apparatus.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

⑩特許出題公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-118037

Sint. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月2日

C 22 C 9/00 C 22 F 1/08 H 01 L 23/48

8015-4K B 8015-4K V 7735-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

◎発明の名称
酸化膜密着性に優れた高力高導電性銅合金

②特 顧 昭63-270836

②出 頭 昭63(1988)10月28日

@発 明 者 平 能 康 雄 神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本笠業株式会社倉見

工場内

@発 明 者 東 江 民 夫 神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

⑪出 顋 人 日本鉱業株式会社

四代 理 人 弁理士 並川 啓志

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

明 細 智

1. 発明の名称

酸化吸密着性に優れた高力高等電性組合金 2. 特許額求の範囲

(1) Mg 0.1 重量 %以上、2.0 重量 %以下、P 0.0 01 重量 %以上、0.04 重量 %以下を含み、残局 Cu および不可避的不秘制からなり、表面相さが、中心核平均相さ(Ra)で0.20 μ a 以下、最大高さ(Raax)で1.5 μ a 以下であることを特徴とする酸化吸引剂性に優れた高力高導電性組合金。

性に優れた高力高導電性銅合金。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本免別はトランジスタや集積回路(IC)などの半海体機器のリード材、コネクター、粒子、リレー、スイッチ等に用いられる、特に放化膜患着性に優れた高力高速電性組合金に関するものである。
(健康の技術)

世来、半導体機器のリード材としては、熱態低低数が低く、素子及びセラミックスの接消及び対待性の良好なコパール(Fe-29Ni-16Co)、42合金(Fe-42Ni)などの高ニッケル合金が好んで使われてきた。しかし、近年、半導体回路の採紙度の向上に伴い消費電力の高いICが多くなってきたことと、封止材料として関脳が多く使用され、かつ素子とリードフレームの接着も改良が加えられたことにより、使用されるリード材も放然性のよい別場合金が使われるようになってきた。

又、従来、電気優勝用ばね、計劃粉用ばね、ス イッチ、コネクター等に用いられるばね用材料と しては、安価な賃用、優れたばね特性及び耐食性 を有する洋白、あるいは優れたばね特性を有する りん背景が使用されていた。

一方、 CuーNg-P系類合金もまた、強度、ばね性、調理性、耐熱性、半田付け性、プレス成形性、半田の耐熱利難性、めっき密力性等に優れた材料として半速体機器のリード材、端子、コネクター、リレー等に用いられるようになってきている。

【発明が解決しようとする問題点】

上述の半導体機器特にリードはに対する各種の要求特性に対し、従来より使用されている無酸素剤、切入り剤、リル育剤、コパール、42合金はいずれも一長一短があり、これらの特性をすべて過足するものではない。一方、Cu-Ng-P系合金は上記の要求特性をかなり満足するため、Cu-Ng-P系合金やそれに若干の添加元潔を加えた改良合金が開発されてきた。しかし、近年半導体に対する信頼度の要求がより厳しくなるとともに、小型化に対応した面付実数タイプが多くなってきたため、従来問題とされていなかった酸化酸容者性

すなわち、本発明は、Mg 0.1重量%以上、2.0 重量%以下、P0.001重量%以上、0.04重量%以 下を含み、残部Cuおよび不可避的不纯物からなり、 表面相さが、中心以平均相さ(Ra)で0.20μa以下、 最大高さ(Ruax)で1.5μm以下であることを特徴と する酸化膜密消性に優れた高力高導電性飼育企及 び Mg 0.1组量%以上、2.0组量%以下、 P 0.001 重量%以上、0.04重量%以下を含み、さらに、副 成分として、Be、Al、Si、Ti、Cr、Mn、Fe、Co. Ni、Zn、Zr、No、Ag、Cd、Pb、In、Sn、B からな る群より選択された1種又は2種以上を認益で 0.001重量%以上、3.0重量%以下を含み、投部Cu および不可避的不純物からなり、表面視さが、中 心線平均相さ(Ra)で0.20 m a以下、最大高さ(Reax) で1.5μμ以下であることを特徴とする酸化設密苷 性に優れた高力高導電性組合金を提供しようとす るものである.

(死明の具体的説明)

以下、に、本発明合金を構成する合金成分の限定 理由を説明する。 が非常に重要な特性項目となってきた。

すなわち、リードフレームはバッケージングの 過程で熱が加わるため、酸化膜が必ず生成される。 樹脂等で対止された場合、樹脂と酸化膜、酸化膜 と母材との密発強度を比べると、酸化膜と母材の 密介液度が一般に低い。この場合、酸化膜と母材 との間に利益が生じることがあり、そこから水分 等が入り、ICの信頼性を努しく低下させてしま う、従って、酸化膜密力性はリードフレーム材等 に用いられる高力高速電性組合金として最も重要 な物性の一つである。

このような酸化吸密者性の厳しい要求に対し、 見状の Cu-Ng-P系合金では満足することができ ず、酸化吸诺者性を改善した高力高導電性組合金 の現出が特たれていた。

(発明の構成)

本売明はかかる点に無みなされたもので、特に Cu-Ng-P系合金を改良し、 半導体機器のリード 材として好遊な結特性を有する網合金を提供しよ うとするものである。

Ng 0.1 瓜最多以上、2.0 重量多以下とするのは、 時効処理の前 NgはPと 物類なNg-P化合物による析 出硬化が関係でき、さらに、それに伴い耐熱性、 めっき得着性、プレス成形性が向上するためであ り、Ngの含有量が 0.1 重量多未満ではそのような 効果が関格できず、又 2.0 重量多を超えると未析 出状態で固溶したNgにより導電率が低下するため である。

P 0.001 重量 %以上、 0.04 重量 %以下とするのは、Pの合有量が0.001 重量 %未調ではMg との化合物の折出は不十分で、強度の向上は関格できず、0.04 重量 % を超えると強度は向上するものの、 及化吸出着性が著しく劣化するためである。

さらに副成分として、Be、A1、Si、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Zr、No、Ag、Cd、Pb、In、Sn、Bから成る群より1 種又は2 種以上の元素を添加するのは、これらの添加により落理事を大きく低下させずに強度を向上させることができるためであり、添加品を総及で0.001 組畳 % 以上、3.0 組畳 %以下とするのは、0.001 組畳 % 未満ではそのよ

うな効果は期待できず、 3.0重量%を組えると導 電性が著しく低下するためである。

表面祖さを中心線平均和さ(Ra)で0.20μェ以下、 最大高さ(Raax)で1.5μェ以下とするのは、表面を 平滑にすることにより酸化酸密射性を向上させる ためである。

次に本発明を実施例により具体的に説明する。 (実施例)

第1表に示す本発明合金に係る各種成分組成のインゴットを、電気割あるいは無敵素調を原料として高層波溶解炉で、大気、又は不活性あるいは悪心素明を原料で、大気、又は不活性あるいは電元性雰囲気中で溶解・鋳造を行った。次に、これらインゴットの面別を行った後、 850でで1時間が強とした。この好を500でで1時間の溶体化処理を行った後、冷間圧延で厚さ0.25mの板とし、350~600での温度範囲で時効処理を適宜行い供試材とした。

リード材及びばね材としての評価項目として強度、引張強さ、伸び、ばね限界値により評価した。 電気伝導性(放然性)は導電率(%IACS)によっ

行った。 酸化膜が利益し始める温度を第1表に示す

第1表から明らかなように、本発明合金は、比較合金No12、15、16のリル背洞系合金と比べてみると酸化膜密着性が優れていることがわかる。本発明合金No3、4は比較合金No17、18と同一組成であるが、表面類さ、Ra、Reaxが小さいため酸化設密者性が優れている。また、比較合金No13は強度が低く、比較合金No14は半田の耐熱判離性が劣っている。本発明合金は比較合金に比べ、半導体優器のリード材、また第子、コネクター用材料として、パランスのとれた負好な特性を有している。

(発明の効果)

本発明合金は酸化酸密溶性が落しく改容され、 リードフレーム等に用いる高力高導電性解合金と して好適である。

以下余白

て示した。繰り返し曲げ性は曲げR0.25mの折り 曲げ治具を用い、90° 性故曲げを行い破所までの 回数を測定した。

半田付け住は、重直式及決法によって、230±5 での半田俗(Sn60%、Pb40%)に5秒間及決して、 半田のぬれの状態を目視期終することにより評価 した。半田の耐熱利益性は、上記の方法で半田付 けした試料を大気中150で、500時間加熱後、0.25 mRの90。曲げを行い利益の有無を評価した。

メッキ密着性は試料に成さ3ヵのAgメッキを施し、 450℃にで5分間加熱し、表面に発生するフクレの有無を目視環察することにより評価した。プレス成形性は打ち抜き加工後のプレス酸面を別様することにより評価した。

耐熱性は加熱時間5分における数化温度により 評価した。

股化吸密溶性は試料を200~500℃の過度にて3分間大気中で加熱して表面に酸化原を生成させ、 試料表面に粘着テープをはり、テープを試料から 一気にはがして酸化酸の剥離の有熱により評価を

ग्र	ı	4

(ic	1										_				,						
	1	1 (ኒ ጥ	岐	5)	(I(UX))	Kıfı	iAs	919K93.5	神び	भ का स			耐热性	I TIME	THOSE	のっき出	70	ストは旧説	i itaniyi
3	N.	Cu	ME	·	i -,-	· ·	(É -		Renz	(d/=')	١	·~	1712				2. MACHE		战形	HE THE U.	
F	1	34	_	0.005	-		-		0.76		-			<u> </u>	(%)	12)	(KEAGE)	V 4 4 2)	13)	Retri	
14	1-2	7½	0.76	1					0.71	52	. 5		5		180	R #	× ×	.15	12 4	120	12
	1.		1.60				4-			:-		67	5	!_	450	R #	<u>**</u>		12 4/	380	15
æ	-4	- 佐			J. QSn.		J	;	0.65	5	. !! .	19	_4_	_1_	160	12 45	.55	.55	12 11	360	18
1~	. 5	-	0.46	;					1.21	51	13		5	4	480	12 17	*	.15	13 36	100	16
191	ج ا	{ - `` ·!	1		0.05%			1		. 51	.10	. 71	. 4	. 1	130	12 11			12 96	360	37
"	٠,	I - " -	0.12		n.oine.).05	1	51	14	74	- 4	_1_	460	R IF		<u> </u>	11 14	400	44
اہ	- <u>:</u> -		1.06		0.475,			.07		57	9	61	5_	4_	440	且 好	<u> </u>		13 44	360	10
"	· ಼ ໍ	1	0.21	· - · · · ·		. 1Cr.0.0	-	.06		- 58	_12_	- 68	5	1	480	R #	12.	.75	13 16	380	38
1	10				Oin.			.05			.10	66	4	1	110	以 好	*	73	a #	400	1
"						JTi.0.0		.05		63	.11	F1	5	4	-160	以好			11 11	380	38
-	11		n.68 (0.015i.	1.041	_	.06	-	58	8	61	4	4	140	A IF		- 1	9 11	780	41
1 1	12	火.		.06	Z. 05n		0	.06	0.61	51	10	31	5	4	400	良好		**	R 31	280	37
11:	13		0.47	;			º	. 21	2.32	-10	14	G8	5	4	330	Q #	=	<u>*</u>	R H	320	28
127	!'!	极			2. Ve., (1.17a	J :	.05	0.72	44	8	61	5	4	380	12 17			<u> </u>	340	28
	!5]	.埋.j.	{		1,2550] 0.	.07	0.62	-11	12	-10	5	4	100	A 47			· 1 · 1 ·	780	77
企	16	及.	1		5. 25n		_ j <u>.</u>	Oi]	7.1	50	14	15	5 -	4	100	13 67	-6-1	=-	1 1/4	260	
1 1	.'7.		.60 0			-	5.	ZA 2	16	CO	ii i	19	4	1	160	12 97		<u> </u>	-12 -17 12 4i		
Ш	18	12 C	. 26 0	.005	.0%, O	.0.7.0	e.	30 2	. 83	56	13	68	- š - · ·	4	450	R fi		- 🖺 🖠	i #	310	30

11) // 圧越方向と平行サンプル 上 圧越方向と流行サンプル

32) 良好: 作用付後の総れ動権 95%以上 不良: 作用付後の満れ前後 95%未締 13) 與斯頓比率 = <u>姜斯</u> × 100

及好: 破断而此事 20%以上 不良: 破断而此事 20%未加